⑩ 公開特許公報(A) 昭62-134836

@Int_Cl_4 識別記号 庁内整理番号 匈公開 昭和62年(1987)6月17日 G 11 B A-8421-5D 11/10 43/18 7/26 7639-4F 8421-5D B 29 C G 11 В // B 29 17:00 4F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称 案内溝を有する光・磁気ディスク用アルミー樹脂複合基板の製造方

法

②特 頤 昭60-273332

②出 願 昭60(1985)12月6日

砂発 明 者 鈴 木 節 夫 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト

株式会社内

砂発 明 者 坂 本 有 史 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト

株式会社內

⑪出 願 人 住友ベークライト株式 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号

会社

明 細 物

1発明の名称

案内牌を有する光・磁気ディスク用アルミー 樹脂複合基板の製造方法。

2.特許額求の範囲

(1) アルミ円盤上に紫外級硬化型液状倒脂を流延し、酸樹脂上に紫内障を有し、紫外級光を透過する樹脂よりなる原盤を案内障が対向するように配し、飲圧し、酸原盤倒より紫外級光を照射することにより紫外級硬化型液状倒脂を硬化させてルミとに動倒脂による紫内障を転写形成すイスク用を特徴とする案内障を有する光・磁気デイスク用アルミー樹脂複合基板の製造方法。

(2) アルミ 円盤において紫外線硬化 図液状樹脂を流延する面をエチレン性 2 重約合を有するシランカップリング剤で表面処理したものを用いる特許請求の範囲第 1 項記載の案内律を有する光・磁気ディスク用 アルミー樹脂複合基板の製造方法。

(3) 銀内溝を有し、紫外線光を透過する側脂より

3.発明の詳細な説明

〔 選 業 上 の 利用 分 野 〕

本発明は根核特性に優れ、安価にかつ容易に 光・磁気デイスク用アルミー樹脂複合基板の製造 方法に関するものである。

〔従来技術〕

光・磁気デイスク用基板は従来はガラス又は プラスチックが主流となっている。しかし記憶容 量の高密度化とともに、高速回転、高アクセク性 が重要となっており、かかる条件においてはガラ ス基板は面扱れ、反り等に有利であるが 3000 rpm 以上の高速回転では破損し易く、危険である。

プタスチック基板はこれらの破損等については 対応できるが、面扱れ、反り等の影響が苦しく実 用に適さない。

これらの問題の解決策として金属菇板が適用さ

•

れ特にアルミが用いられて米ている。

アルミを用いているものにアルミ円盤の上に反射防止層としてカーボン層を形成しグループを付与し機能膜を付与する構成のものが発表されているが、これ等についての製造方法は何ら明記されておらない。

又光・磁気ディスク用素板に存を付与する方法 は、得られた基板を直接レーザ光等を利用してカッティングを行うか、又撑付きのニッケル製の原盤を利用して存を蒸板に転写する方法がとられて 来ている。直接基板をカッティングする方法は、 工程が複雑であり多量に生欲する場合には返さない。

一方転写する方法は、一般にフォトーポリマー法(以下2P法という)が川いられているが、アルミ円盤を用いる場合には、アルミ円盤及びニッケル製原盤いずれも金属板で不访明であり、2P法による複数写形成は考えられ得なかった。
(発明の目的)

本発明は、高速削転に耐え、高アクセク性に

表面組さは紫外線硬化型樹脂層の厚みに依存して決められる。光・磁気デイスク用アルミー樹脂 複合基板で用いられる樹脂層の厚みは50 μ以下であることが多く、アルミ円盤の設面和さは最大10 μ以下であることが留ましい。10 μ以上であれば樹脂層(2 P層)設而にアルミ円盤上の凹凸の粗化面の影響が設われてしまり傾向がある。

製面粗化された酸アルミ円盤袋歯に密盤性向上剤としてシランカップリング剤を既知の方法により塗布し、好ましくは加熱処理により袋歯にカップリング層を形成させる。

とて用いるカップリング剤とはビニルシラン 等の不飽和官能基を含むシラン化合物との変換である。 してエタノール、インプロパノール等の低級アルコールが用いられる。かくして設節処理したいの。 ま外級硬化型液状切脂としては例えばエポキシの ま外級硬化型液状切脂としてはのまけ、ポリエータ ルアクリレート、ポリエーテルアクリレート等の オリゴマーを多官能アクリレートモノマーに番解 優れた案内禅を有する光・磁気ディスク用基板を 安価に、容易に得る方法につき 鋭意検討を行い、 特に案内禅を有するアルミー間 脂 複合基板を従来 考え付かなかったプラスチック 製の原盤を用いる ことにより容易に得る方法を見い出したものであ る。

(発明の解放)

本発明は、アルミ円盤上に紫外線硬化型液状倒脂を航延し、眩倒脂上に紫内溝を有し、紫外線光を透過する側脂よりなる原盤を紫内溝が対向するように配し、鋏圧し、眩原盤側より紫外線光を照射することにより紫外線硬化型液状倒脂を硬化させアルミ円離上に眩倒脂による紫内溝を転写形成することを特徴とする紫内神を有する光・磁気ディスク川アルミー側脂複合基板の製造方法である。

本発明に用いるアルミ円盤は紫外線硬化型樹脂との密箱性を向上するため、あらかじめ優式ないし乾式ホーニング、化学エッチング等で表面粗化させる。

- 4 -

せしめた紫外線硬化樹脂系が好んで用いられる。 また光開始剤としては 2,2 ージメトキシー 2 ーフェニルアセトフェノン、ペンゾインイソブチルエーテル等の比較的長波長領域での感度の良好な光開始剤またはその租合せが好ましい。 さらに必要に応じ紫外線硬化樹脂系に安定剤、変色防止剤、レベリング剤等を添加しても良い。

なお紫外線硬化型液状樹脂は次の工程で用いる 原盤との剥離性が良好なものが譲ましい。

次にアルミ円盤上に紫外線硬化型液状樹脂を流延させた上に紫内溝を有し、紫外級光を透過する樹脂よりなる原盤を鋏圧、圧締する。紫内溝を有し、紫外級光を透過する樹脂よりなる原盤はインジェクション法で容易に得ることができる。

原盤を形成する樹脂は紫外線光を透過するものであれば何でも良く、光ディスクに応用される低複層折等を実現するきびしい条件のものでなく、外観、薄転写性、寸法精度がすぐれていれば良く、用いる紫外線硬化型液状樹脂との対応で剥離性の良いものが望ましい。特に光ディスク等で実績の

あるポリカーポネートヤポリメチ ジテクリレート が用いられる。

更に、該原盤を鋏圧、圧縮後に原盤側より紫外線を照射し紫外線硬化型液状倒脂を硬化させて案 内帯を転写する。

(発明の効果)

本発明の方法は、従来考えつかなかった原盤側から紫外線を照射することによりアルミ円盤上に案内律を転写することが可能となり、アルミー機脂複合基板が安価にかつ彩易に得ることが出来る。

(実施例)

5 1/4 インチのアルミ円 継袋面を乾式ホーニングで 及大装面粗さ Rmax <1 0 μm 以下に和化する。 次に該円盤を r ーメタアクリロキンプロピルト リメトキシシラン/エタノール 1/8 (重量部) から なるシランカップリング剤をデッピング法で塗布 し1 0 0 ℃、1 時間加熱処理する。

表面をアセトンで洗浄した後エポキシアクリレート 6 0 重量部、トリメチロールプロパントリア

クリレート40重量部及び光増感 剤としてベンソインメチルエーテル3重量部からなる無外額硬化型液状関節を促延途布し、次にポリカーボネートからなる微付き原盤を圧締し高圧水銀灯(80W)を15cmの高さから30分照射し硬化させた。得られた案内神を有する光・磁気デイスク用アルミー関節を基板は関脂層が30/m厚であった。またアルミ円盤上に転写された案内神は転写率

またアルミ円盤上に転写された案内溝は転写率 90多以上であり光・磁気デイスク用基板として 非常に優れたものであった。

一特许出版人

住友ペークライト株式会社

- A -